Времена перехода резонансно-туннельного диода между экстремальными точками гистерезисной вольт-амперной характеристики

© К.С. Гришаков, В.Ф. Елесин

Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ", 115409 Москва, Россия E-mail: ksgrishakov@yahoo.com

(Получена 31 марта 2015 г. Принята к печати 25 января 2016 г.)

Впервые найдено численное решение задачи о переходных процессах в резонансно-туннельном диоде (РТД) при наличии гистерезиса вольт-амперной характеристики (ВАХ) в рамках когерентной модели (Шредингер–Пуассон) с ферми-распределением электронов. Детально изучены переходы из состояния с большим током в состояние с малым и наоборот, которые возможны благодаря гистерезису ВАХ и имеют важное практическое значение при использовании резонансно-туннельных диодов в качестве сверхбыстрых переключателей. Показано, что времена перехода для таких процессов, возникающие под действием малого напряжения, могут значительно превосходить характерное \hbar/Γ , Γ — ширина резонансного уровня. Удалось впервые установить, что время перехода можно уменьшить до характерного \hbar/Γ , если приложить напряжение больше, чем V_c . Для рассмотренной в статье структуры РТД $V_c \approx 0.01$ В.

1. Введение

Известно, что резонансно-туннельные диоды (РТД) могут быть использованы в качестве высокоскоростных приборов [1,2]. Но экспериментальное измерение характерных времен переходных процессов представляет большие трудности из-за их малой ожидаемой величины $(10^{-12}-10^{-13} \text{ c})$ и влияния побочных эффектов, типа паразитных емкостей, индуктивностей и т.д. Поэтому представляет интерес расчет характерных времен в зависимости от параметров РТД.

В ранних работах [1,2] для оценки использовались феноменологические модели, использующие эквивалентные схемы. Но РТД — это квантовый прибор и при его описании наиболее последовательной моделью является так называемая когерентная модель туннелирования, включающая систему нелинейных уравнений Шредингера и Пуассона с открытыми граничными условиями.

Переходные процессы в РТД в когерентной модели для реальной структуры барьеров и с ферми-распределением электронов ранее изучались в работах [3,4] с использованием компьютерного моделирования. В этих работах много внимания уделяется методике численного расчета и детальных исследований переходных процессов, при этом при наличии гистерезиса вольт-амперной характеристики (ВАХ) не приводилось. В работе [5] было найдено численное решение задачи о переходных процессах в РТД при наличии гистрезиса ВАХ. Однако использовалось приближение локального межэлектронного взаимодействия, т.е. вместо системы уравнений Шредингер-Пуассон решалось уравнение Шредингера с кубической нелинейность (добавочный член $g|\psi|^2\psi$), и задача решалась в упрощенной модели с моноэнергетическими электронами.

В работе [6] было найдено аналитически решение задачи о переходных процессах в РТД. Получены явные выражения для переходного тока, возникающего под действием мгновенно прилагаемого слабого электрического поля с потенциалом V₀. В отсутствие взаимодействия возникающий ток за характерное время, равное \hbar/Γ (время жизни электрона в квантовой яме), релаксирует к стационарному значению, совершая осцилляции с частотой $\xi = E - E_R$, где E — энергия поступающих из эмиттера электронов, Е_R — энергия резонансного уровня. В квазиклассическом приближении был найден переходной ток при наличии межэлектронного взаимодействия. Было показано, что учет взаимодействия может существенно менять вид переходного тока, особенно при наличии гистерезиса ВАХ. Вблизи экстремальных значений ВАХ в области отрицательной дифференциальной проводимости частота осцилляций стремится к нулю и становится мнимой, компенсируя затухание. Таким образом, переходной ток релаксирует за очень большие времена без осцилляций.

Однако аналитическое решение [6] справедливо только в рамках теории возмущений для малых значений V_0 . Так что оно описывает только начальный ход переходного процесса при гистерезисе ВАХ из состояния с большим током в состояние с малым или обратно.

Между тем этот переход представляет большой практический интерес, так как дает возможность сравнительно малым напряжением переводить РТД из состояния с большим током в состояние с малым за весьма короткие времена. Это было продемонстрировано в работе [7] с помощью численного решения в когерентной модели. Но в [6,7] использовалась идеализированная модель РТД, в которой предполагались электроны эмиттера моноэнергетическими, а барьеры — δ -образными.

Цель настоящей работы — численно найти времена перехода из состояния с большим током в состояние с малым и обратно для фермиевского распределения электронов и реальной структуры. Статья построена следующим образом. В разд. 2 дается постановка задачи в рамках когерентной модели. Разд. 3 посвящен обсуждению стационарной гистерезисной ВАХ. Переходные токи в условиях гистерезиса изучены в разд. 4. В заключение проводится обсуждение полученных результатов.

2. Постановка задачи

Рассмотрим одномерную двухбарьерную наноструктуру (РТД), см. рис. 1. Слева $(x \to -\infty)$ из эмиттера, а также справа $(x \to \infty)$ из коллектора подводится стационарный поток электронов с энергиями $\hbar^2 k^2/2m^*$ и энергией Ферми $E_{\rm F}$. К структуре приложено напряжение, которое может мгновенно меняться, вызывая переходной процесс.

Волновая функция $\psi_k(x, t)$ удовлетворяет уравнению Шредингера:

$$i\hbar \frac{\partial \psi_k(x,t)}{\partial t} = -\frac{\hbar^2}{2m^*} \frac{\partial^2 \psi_k(x,t)}{\partial x^2} + (\varphi(x,t) + V_{\text{str}}(x))\psi_k(x,t), \quad (1)$$

где V_{str} — потенциал структуры, m^* — эффективная масса электрона, $\varphi(x, t)$ — потенциал межэлектронного взаимодействия, который находится из уравнения Пуассона:

$$\frac{\partial^2 \varphi(x,t)}{\partial x^2} = -\frac{e^2}{\varepsilon \varepsilon_0} n(x,t).$$
(2)

Здесь e — заряд электрона, ε — диэлектрическая проницаемость, а n(x, t) — концентрация электронов, определяемая как

$$n(x,t) = \int g(k) \left| \psi_k(x,t) \right|^2 dk, \qquad (3)$$

$$g(k) = \frac{m^* k_{\rm B} T}{2\pi^2 \hbar^2} \ln\left(1 + \exp\left(\frac{E_{\rm F} - \frac{\hbar^2 k^2}{2m^*}}{k_{\rm B} T}\right)\right),\qquad(4)$$

g(k) — это функция распределения электронов, проинтегрированная по поперечному импульсу, $k_{\rm B}$ — постоянная Больцмана, k — X-компонента квазиимпульса электрона, T — температура.



Рис. 1. Схема двухбарьерной наноструктуры РТД.

Ток РТД дается формулой

$$j(x,t) = \frac{e\hbar}{m^*} \int g(k) \operatorname{Im}\left(\psi_k^*(x,t) \frac{\partial \psi_k(x,t)}{\partial x}\right) dk.$$
(5)

Граничные условия для электронов, налетающих слева из эмиттера:

$$\psi_k(0,t) + rac{1}{ik} \left. rac{\partial \psi_k(x,t)}{\partial x} \right|_{x=0} = 2 \exp\left(-rac{iEt}{\hbar}
ight), \quad E = rac{\hbar^2 k^2}{2m^*},$$
 $\psi_k(L,t) - rac{1}{i\sqrt{k^2 - rac{2m^*}{\hbar^2}\varphi(L,t)}} \left. rac{\partial \psi_k(x,t)}{\partial x} \right|_{x=L} = 0.$

Граничные условия для электронов, налетающих справа из коллектора:

$$egin{aligned} \psi_k(0,t) + rac{1}{i\sqrt{k^2 + rac{2m^*}{\hbar^2}} \, arphi(L,t)} \, rac{\partial \psi_k(x,t)}{\partial x} \Big|_{x=0} &= 0, \ \psi_k(L,t) - rac{1}{i|k|} \, rac{\partial \psi_k(x,t)}{\partial x} \Big|_{x=L} &= 2 \expigg(-rac{iigg(rac{\hbar^2 k^2}{2m^*} + arphi(L,t)igg)t}{\hbar}igg). \end{aligned}$$

В данной работе вместо точных граничных условий для нестационарной задачи (см., например, [3,4]) использовались приближенные граничные условия, которые хорошо зарекомендовали себя на аналогичной задаче с моноэнергетическим распределением электронов [7], показав хорошее согласие с аналитическим решением [6]. Данный тип граничных условий проще в реализации и позволяет значительно сократить время компьютерных расчетов.

Параметры структуры аналогичны [3]: $m* = 0.067 m_e$ (m_e — масса электрона), T = 300 K, $E_F = 42$ мэВ, что соответствует концентрации донорных примесей 10^{18} см⁻³, $E_{max} = E_F + 7k_BT$, $\varepsilon = 11.44$, $V_{bar} = 0.3$ эВ, $a_1 = a_2 = a_3 = a_4 = 5$ нм, $a_5 = 10$ нм. Также расчеты проводились для $E_F = 12$ мэВ.

Для стационарной задачи граничные условия для уравнения Пуассона имеют вид

$$\varphi(0) = 0, \quad \varphi(L) = -eV_{dc}. \tag{6}$$

После мгновенного изменения напряжения на величину ΔV , вызывающего нестационарный процесс, граничные условия принимают вид

$$\varphi(0) = 0, \quad \varphi(L) = -e(V_{dc} + \Delta V).$$

При численном решении нестационарной задачи использовалась разностная схема Крэнка-Николсона, а для ускорения самосогласованного решения нелинейной системы Шредингер-Пуассон использовался метод Гуммеля [3,4]. Шаг по времени $dt = 10^{-15}$ с.

3. Стационарный случай. Вольт-амперные характеристики

Стационарное решение системы уравнений дает возможность найти зависимость тока J_0 от напряжения V_{dc} (BAX) [см. рис. 2, a ($E_{\rm F} = 42$ мэВ) и рис. 2, b ($E_{\rm F} = 12$ мэВ)], а также концентрации электронов n(x) и потенциала $\varphi(x) + V_{\rm str}(x)$ от координаты [см. рис. 3 ($E_{\rm F} = 42$ мэВ, $V_{dc} = V_{dc}^{((1)}$)]. Параметры задачи подобраны так, чтобы реализовалась ВАХ с гистерезисом. При $V_{dc}^{(1)}$ (точка срыва) решение с большим током исчезает, и появляется решение с малым током. При обратном ходе при напряжении $V_{dc}^{(2)}$ нижнее решение исчезает и происходит переход в состояние с большим током. Для $E_{\rm F} = 42$ мэВ получаем $V_{dc}^{(1)} = 0.2376$ и $V_{dc}^{(2)} = 0.2308$ В. Соотношение токов в данной структуре при пере-

Соотношение токов в данной структуре при переключении из $V_{dc}^{(1)}$ для $E_{\rm F} = 42$ мэВ равно 8.6 и 18 для $E_{\rm F} = 12$ мэВ; при переключении из $V_{dc}^{(2)}$ — 7.9 для $E_{\rm F} = 42$ мэВ и 9.9 для $E_{\rm F} = 12$ мэВ. Однако можно добиться гораздо больших отношений.



Рис. 2. Зависимость постоянного тока через РТД от напряжения: $a - E_{\rm F} = 42$ мэВ, $b - E_{\rm F} = 12$ мэВ.



Рис. 3. Зависимость концентрации электронов (сплошная, левая ось *Y*) и полного потенциала (пунктирная, правая ось *Y*), который есть сумма потенциалов межэлектронного взаимодействия и структуры, от координаты: $E_F = 42 \text{ мэB}$, $V_{dc} = V_{dr}^{(1)}$.

Переключение резонансно-туннельного диода из состояния с большим током в состояние с малым и наоборот

Характерным временем РТД является время жизни электрона в квантовой яме $\tau = \hbar/\Gamma$, Γ — ширина уровня. Поэтому можно ожидать, что при $V = V_{dc}^{(1)} + \Delta V$, сколь угодно малом $\Delta V \rightarrow 0$ РТД перейдет из состояния с большим током в состояние с малым током за время τ . Однако, как было показано аналитически в работе [6], переходные процессы вблизи экстремальных точек ВАХ существенно замедляются. Причина состоит в следующем [6]: мгновенное включение напряжения ΔV приводит к изменению потенциала φ . Это сдвигает резонансную энергию таким образом, что приход электронов за счет резонансного туннелирования увеличивается, компенсируя их уход. В [7] было продемонстрировано для моноэнергетических электронов, что время перехода может превосходить τ в тысячи раз.

На рис. 4, *а* и *b* отложена зависимость среднего по координате переходного тока для $E_{\rm F} = 42$ и $E_{\rm F} = 12$ мэВ соответственно, вычисленная на основе решения нестационарной системы уравнений (1)–(2).

Рассмотрим случай, когда $E_{\rm F} = 42$ мэВ. Видно, что для малых скачков напряжения $\Delta V = 0.1$ мВ времена перехода значительно превосходят характерное время τ (в 25 раз), что качественно согласуется с результатами [6,7]. Увеличение ΔV приводит к уменьшению времени перехода. Уже при $\Delta V = 0.01$ В время становится сравнимым с \hbar/Γ . Аналогичные результаты получаются и при $E_{\rm F} = 12$ мэВ. Это связано с тем, что система



Puc. 4. Зависимость среднего значения переходного тока от времени при различных значениях мгновенно прикладываемого напряжения ΔV: $a - E_F = 42$ мэВ, переход из точки $V_{dc}^{(1)}$; $b - E_F = 12$ мэВ, переход из точки $V_{dc}^{(1)}$; $c - E_F = 42$ мэВ, переход из точки $V_{dc}^{(2)}$; $d - E_F = 12$ мэВ, переход из точки $V_{dc}^{(2)}$.

при $\Delta V = 0.01$ В находится далеко от экстремальной точки ВАХ [7]. Следует отметить, что при $\Delta V = 0.01$ В осцилляции тока практически исчезают.



Рис. 5. Зависимость переходного тока на правой границе расчетной области (сплошная, левая ось *Y*) и потенциала межэлектронного взаимодействия (пунктирная, правая ось *Y*) от времени: $E_{\rm F} = 42$ мэВ, $\Delta V = 0.1$ мВ, переход из точки $V_{dc}^{(1)}$.

На рис. 4, *с* и *d* изображен переход РТД из состояния с малым током в состояние с большим при $E_{\rm F} = 42$ и $E_{\rm F} = 12$ мэВ соответственно. Эффект увеличения времени по сравнению с τ при малых ΔV также наблюдается. Времена перехода и их зависимость от ΔV качественно аналогичны.

Численные расчеты показали, что характер зависимостей от времени среднего по координате потенциала межэлектронного взаимодействия и переходного тока на правой границе расчетной области одинаков и на этих зависимостях отсутствуют осцилляции (см. рис. 5, для $\Delta V = 0.1$ мВ, переход из точки $V_{dc}^{(1)}$).

5. Заключение

Как известно, при наличии гистерезиса ВАХ РТД при напряжении, большем некоторого значения $V_{dc}^{(1)}$ (см. рис. 2), решение с большим током исчезает, и РТД переходит в состояние с малым током. Можно было ожидать, что приложение сколь угодно малой добавки ΔV приведет к переходу за характерное время \hbar/Γ (время жизни электрона в квантовой яме, Γ — ширина резонансного уровня). Однако, как показано в работах [6,7], при $\Delta V \rightarrow 0$ времена перехода могут

превосходить характерное время в тысячи раз. Причина состоит в следующем [6]. Мгновенное включение напряжения ΔV приводит к изменению потенциала $\bar{\varphi}$. Это сдвигает резонансную энергию таким образом, что приход электронов за счет резонансного туннелирования увеличивается, компенсируя их уход. При большом ΔV система в начальный момент находится далеко от экстремальной точки ВАХ и время перехода уменьшается до характерного времени \hbar/Γ .

Однако эти результаты были получены в [6,7] для идеализированной модели с моноэнергетическими электронами, налетающими из эмиттера. В настоящей работе использовалась реалистичная модель с фермиевским распределением электронов и реальной структурой барьеров. Хотя качественно результаты аналогичны, удалось количественно найти реальные значения полей, при которых времена переключения достигают предельных значений \hbar/Γ . Для используемых параметров структуры это напряжение составляет 0.01 В, время переключения порядка 10^{-12} с. Скачок токов для данной структуры равен 7.9–18. Времена переключений можно уменьшить до 10^{-13} с, увеличивая барьеры.

Таким образом, РТД представляет значительный интерес в качестве сверхбыстрого переключателя, тем более что малый ток можно сделать незначительным.

Список литературы

- S.K.Diamond, E. Özbay, M.J.W. Rodwell, D.M. Bloom, Y.C. Pao, J.S. Harris. Appl. Phys. Lett., 54 (2), 153 (1989).
- [2] H.C. Liu, D.D. Coon. Appl. Phys. Lett., 50, 1246 (1987).
- [3] O. Pinaud. J. Appl. Phys., 92 (4), 1987 (2002).
- [4] J.F. Mennemann, A. Jungel, H. Kosina. J. Comp. Phys., 239, 187 (2013).
- [5] В.Ф. Елесин, И.Ю. Катеев, А.Ю. Сукочев. Российские нанотехнологии, **8** (3-4), 60 (2013).
- [6] В.Ф. Елесин. ЖЭТФ, 145 (6), 1078 (2014).
- [7] К.С. Гришаков, В.Ф. Елесин. Российские нанотехнологии, 10 (5–6), 102 (2015).

Редактор Г.А. Оганесян

Resonant tunneling diode transit times between extremal points of hysteresis voltage-current characteristic

K.S. Grishakov, V.F. Elesin

National Research Nuclear University, 115409 Moscow, Russia

Abstract A numerical solution to the problem on transient processes in the resonant tunneling diode (RTD) in the presence of hysteresis current-voltage characteristics (CVC) is found in terms of a coherent model (Schrödinger–Poisson) with the Fermi distribution of electrons. The transitions from states with large current to a state with low and vice versa is studied in detail. These transitions are possible because of the hysteresis CVC, and have a great practical importance for using RTD as ultrafast switches. It is shown that the transit times for such processes due to the action of a small voltage can significantly exceed the characteristic \hbar/Γ , Γ —the width of the resonance level. It is proven that the transition time can be reduced to the characteristic \hbar/Γ , if a voltage greater than V_c . For RTD structure considered in the article $V_c \approx 0.01$ V.